Bonding diamond to diamond.

Patent Number:

EP0339992, B1

Publication date:

1989-11-02

Inventor(s):

JONES BARBARA LYNN

Applicant(s):

DE BEERS IND DIAMOND (ZA)

Requested Patent:

☐ JP2051413

Application

Number:

EP19890304199 19890427

Priority Number(s): GB19880010113 19880428

IPC Classification: C23C16/26

EC Classification:

C23C16/00, C30B33/00

Equivalents:

AU3385689, AU619285, CA1337546, DE68907991D, DE68907991T, ES2043008T, JP6053638B,

KR9303045, ZA8903033

Cited Documents:

US4074471; EP0251264; ZA8204457

Abstract

A method of bonding diamond to diamond including the steps of providing two spaced diamond surfaces (34), (36) and growing a diamond or diamond-like bridge between the diamond surfaces by chemical vapour deposition.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

[@] 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-51413

@Int. Cl. 5

切出 顧 人

識別記号 庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)2月21日

C 01 B 31/06 C 30 B 29/04 Z 8218-4G 8518-4G

審査請求 有 請求項の数 21 (全6頁)

イギリス国アールジー12 3テイーエツクス, ブラツクネ

図発明の名称 ダイヤモンドをダイヤモンドに結合する方法

②特 願 平1-111952

②出 願 平1(1989)4月28日

優先権主張 Ø1988年4月28日級イギリス(GB) Ø8810113.4

@発明者 パーパラ リン ジョ イギリス国アールジー

ーンズ ル, フォーリスト パーク. チスペリイ プレース80

デ ピアス インダス 南アフリカ国トランスパール, ヨハネスブルグ, メイン

トリアル ダイアモン ストリート 45

ド デイビジョン (プロプライエタリイ) リ

ミテツド

⑩代 理 人 弁理士 浅 村 皓 外3名

明細書の浄書(内容に変更なし)

明報書

1. 発明の名称

ダイヤモンドをダイヤモンドに結合する方法

- 2. 特許請求の範囲

 - (2) 上記ダイヤモンド表面が、多糖晶ダイヤモンド結合塊の一部を成すダイヤモンド粒子でできた表面であることを特徴とする語求項1記載の方法。
 - (3) 上記ダイヤモンド表面が、結合されると、 多結晶ダイヤモンド結合肌となる個々のダイヤモ ンド粒子の表面であることを特徴とする糖求項 1. 記載の方法。
 - (4) 上記ダイヤモンド要面が、二つのダイヤモンド板の増面の相互に関接した面であることを特

徴とする請求項1配銭の方法。

- (5) 上記ダイヤモンド表面が、それぞれ三つのへき認面(100)、(110)、又は(111)内の一つの面、又はこれらの面のいずれか一つの面から3°以内の面であることを特徴とする請求用4記載の方法。
- (6) 上記ダイヤモンド表面の間の回隔が、15 〇ミクロン未満であることを特徴とする前記請求 項のいずれか一つに記載の方法。

特開平2-51413 (2)

- (8) 窒化物が、窓化シリコン、窒化アルミニウム、窒化チタニウム、窒化タンタルなどから選択 されることを特徴とする請求項7記載の方法。
- (9) 窓化物が、窒化シリコンであることを特徴とする路求項 8 記載の方法。
- (10) 窒化物表面が、支持体を完全に囲むことを 特徴とする請求項7~9のいずれか一つに記収の 方法。
- (11) 支持体が、マイクロウエープ エネルギー 吸収額であることを特徴とする請求項10記載の 方法。
- (12) 支持体が、グラフアイト支持体であることを特徴とする論求項11記載の方法。
- (13) 室化物表面及びダイヤモンド表面の温度が、 炭素化合物の分解およびダイヤモンド表面上での 炭素の沈積が起こつている面は、600~100 0℃の温度に維持されていることを特徴とする額 求項7~12のいずれか一つに記載の方法。
- (14) ダイヤモンド表面が、窓化物表面より高温 度に維持されていることを特徴とする開求項7~

- 13のいずれか一つに配載の方法。
- (15) マイクロウエープ エネルギーの周波数が、200 HHz ~ 90 GHz の範囲にあることを特徴とする請求項7~14のいずれか一つに記載の方法。(16) マイクロウエープ エネルギーが、少なくとも数時間の関は維持されることを特徴とする請求項7~15のいずれか一つに記載の方法。
- (17) マイクロウエープ エネルギーが、2~10 時間の間は競符されることを特徴とする語求項 7~16のいずれか一つに記載の方法。
- (18) 炭素化合物が、炭化水素であることを特徴とする請求項7~17のいずれか一つに配収の方法。
- (19) 炭化水素が、メタンであることを特徴とする鉄水項18記載の方法。
- (21) 運元性ガスが、水素であることを特徴とする防水項20記載の方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、ダイヤモンドをダイヤモンドに結合 する方法に関する。

「従来の技術」

 し、またマイクロウエープ エネルギーを使つて 分解することもできる。

欧州特許公告第0264024号には、ダイヤモンド コンパクト全体にわたって分散し網目状に相互に繋がつている空隙補孔を有する、自己結合性粒子から成る多結晶ダイヤモンド コンパクトをは、変化チタニウムまたはチタニウム カーパイドの連続被覆物で包む方法が記載されている。
〔発明の変約〕

本発明によれば、ダイヤモンドをダイヤモンドに結合する方法において、関係をおいたダイヤモンド表面を少なくとも二つ設けること、及び化学気相成長法によつてダイヤモンド表面関にダイヤモンド又はダイヤモンド保保健を成長させることの各工程を包含するダイヤモンド/ダイヤモンド結合方法が提供される。

[発明の実通機様]

本発明によつて、間隔をおいて位置するこつの ダイヤモンド表面の間にダイヤモンド又はダイヤ モンド様結合機を架ける方法が提供される。この

特開平2-51413 (3)

こつのダイヤモンド表面は、お互いに近接した位置に置く必要がある。さもないと、様が架からないからである。典型的には、こつのダイヤモンド表面の関係は150ミクロンを超えないようにし、一般には75ミクロン以下であるようにする。

上記のダイヤモンド表面は、結合多結晶ダイヤモンド境の一部を成すダイヤモンド粒子でできた 表面で構成するとよい。このような多結晶ダイヤモンド境は、塊全体にわたつて分散し網目状に相 互に繋がつている空隙構孔を存する。ダイヤモン ド粒子の間にダイヤモンド又はダイヤモンド様領 権を形成することは、空間離孔を、少なくとも初 分的には充戦し、従つて多結晶ダイヤモンド塊を 強化する効果を有する。ダイヤモンド又はダイヤ モンド様架権を形成するダイヤモンド成長は、上 包塊の表面近くで起こり、更にある程度は塊の内 郎にまで慢速する。このようにして、第二の相つ まり結合相を含有せず、100%ダイヤモンドに 近いダイヤモンド含有量を有する多精品ダイヤモ ンド体を製造することが可能である。多結晶ダイ ヤモンド結合娘は、典型的には、米国特許第4. 224.380月および第4.288.248月 に記載のものであるので、本明和書にこの特許を 後考文献として挙げるものとする。別の好適な多 結晶ダイヤモンド結合娘は、英国特許第2、15 8,086身に記載のもので、この文献では、ダ イヤモンド塊の第二相は、例えば、排出法によつ て除去されるものである。

また個々のダイヤモンド粒子の固に橋を架け、

結品が極めて多く結合した塊を形成するのに、本発明の方法を用いることができる。この個々のダイヤモンド粒子の紫性は合成したものでも、天然のものでもよいが、大きさは500ミクロン未満のものが典型的である。

が娘かるようになる。表面 3 4 、 3 6 は、それぞれ三つのへき開節 1 0 0 . 1 1 0 . 又は 1 1 1 の内の一つの面、又はこれらの面から 3 ° 以内の面であるのが理想的である。

この方法を支行している間、盤化物表面は、少 盤の窒素原子を放出し、ダイヤモンド表面の周り

特開平2-51413 (4)

の雰囲気に好適な窒素機度を形成し、ダイヤモン ドの成長をゆつくりにしてダイヤモンドの品質を 改良する。この変化物表面は、一般的に支持体を 完全に囲むものであることが好ましい。この支持 体はマイクロウエーブ エネルギーの吸収器とな るもの、つまりマイクロウエーブを吸収し、自身 は加熱されるものであることが好ましい。このよ うな支持体の例は、グラファイト支持体で、マイ クロウエーア エネルギーの少なくとも50%は 吸収する。窒化物としては、窒化シリコン、強化 アルミニウム、窒化チタニウム、窒化タンタルな どを用いることができる。窒化物表面は、既知の CVD核によつて支持体の上に形成するのが典型 的である。このような方法を用いると、結果とし ては比較的多量の、例えば、1~30原子%の水 **煮を含有する窒化物が得られる。この水素は、非** 常に強く結合している。この方法によつて製造さ・ れた窒化シリコンの場合は、窒化物は典型的には、 次式:

SIN , H

化合物を5 容虚光末満程度含有するものである。この炭素化合物とは、一般にメタンのような好適な炭化水素である。他の好適な炭化水素の例としては、エタン、プロパン、発化炭化水素(CF4・C2 F6 及びCHF3 など)、一酸化炭素、および二酸化炭素が挙げられる。

致化物でコーティングされた小皿12の凹個所 24に位置しているのは、結高シリコン層26で、 く式中、x = 0 ・6 ~ 1 ・4 である)を有する。 窓化物表面及びダイヤモンド表面の温度は、炭 素化合物の分解およびダイヤモンド表面上での炭 素のは積が起こつている間は、600~1000 での温度に維持されているのが好ましい。ダイヤ モンド表面は一般に変化物表面より高マイクロウ で、また合物を分解するのに用いられるマイクロウ エープ エネルギーは、表面の加熱エネルギー機 にも用いられるのが典型的である。

マイクロウエープ エネルギーの周波数は広い 範囲で変化してもよい。 典型的には、その周波数は は200HII 2 ~90GH Z の範囲であろう。 使用可 能な代表的周波数の例は、2.45GH Z である。 マイクロウエープ エネルギーは少なくとも数時 間、例えば、2~10時間の間は維持するのが典 型的である。

ガス状炭素化合物は、基板を内包する空間へ導入するのが好ましい。この化合物は、例えば水素のような還元性ガスと一緒にした混合ガスの形をとつてもよい。典型的には、この混合ガスは炭素

その上にはダイヤモンド粒子暦28が乗つている。 このような配置にすると、ダイヤモンドの値かの 動きも最小限に抑えられる。ダイヤモンド結晶の 大部分は、関合つた結晶といくつかの所で点接触 をしている。

種品の上での精品ダイヤモンド成長は、

2. 45 GHz のマイクロウェーブ エネルキーを使い、グラフアイト小皿の個皮を約730でに上昇、維持し、種品の温度は830でにし、水素との混合物としてメタンガス(メタンガスは、配合物の5%を占める)を導入して行った。これらの条件を5 質債維持したところ、その個に結晶のイヤモンドが成長し、多数のダイヤモンド結晶の間にダイヤモンド架構がかかり、多精晶ダイヤモンド結合吸が生成した。

4. 固面の簡単な説明

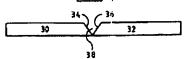
第 1 図は、二枚のダイヤモンド板がお互いに接触している状態を機略的に示したものである。

第2 極は、本発明の方法を実施するに好適な装 最の概略図である。

特開平2-51413 (6)

図面の浄書(内容に変更をし)

£39 1



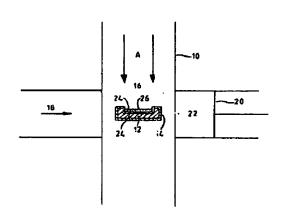
代理人 饯 村

10…石英徳、12…グラフアイト小皿、14…

整化 シリコン 篇、 1 6 ··· 空 関 、 1 8 , 2 2 ··· マイ

クロウエープ導位管、20…波長短幅板、30。 3 2 … ダイヤモンド板、3 4 , 3 6 … 矯面、3 8

53 2



手 統 補 正 瞢 (畸)

特許庁長官殿

- 1. 事件の表示 平成 1 年特許提展 1 1 1 9 5 2 号
- 2. 発明の名称

… V型鳳閥

ダイヤモンドをダイヤモンドに結合する方法

3. 補正をする者

デ ピアス インがストリアル どイアモンド デイビジョン (プロプライエタリイ) リミテツド 馬 名

4.代理人

息 所

5. 補正命令の日付

细和

- 6. 補正により増加する発明の数
- 7. 補正の対象



8. 補正の内容 別紙のとおり

明細帯の浄帯(内容に変更なし)

京蓝 ⑤

正 帝(方式)

平成 1 年 9 月 7 日

特許庁長官殿

1. 事件の表示 平成 01 年 特許職館 111952 号

ダイヤモンドをダイヤモンドに結合する方法

デ ピアス インダストリアル ダイアモンド ディビジョン (プロプライエタリイ) リミテツド

4. 代 垣 人

〒100東京都千代田区大平町二丁目2巻1号 新 大 手 町 ビ ル デ ン か 331 電 西 (211) 3651 (代 表) (6669) 弁理士 (金 本ナ P23

- 補正命令の日付 平成 1年 8月29日
- 補正により増加する請求項の数

顕書の特許出願人(法人)代表者氏名の罪



補正の内容 別載のとおり 領者に最初に傾付した図面の浄書 (内容に変更なし)

特開平2-51413 (6)

手 繚 補 正 書

平成 1 年 10 月 9 日

特 許 庁 長 官 殿

1. 事件の表示

平成1年特許順第111952号



2. 発明の名称

ダイヤモンドをダイヤモンドに 結合する方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

各 称 デ ビアス インダストリアル ダイアモンド ディビジョン (プロプライエタリイ) リミテッド

4. 代 理 人

居 所 〒100 東京都千代田区大手町二丁目 2番1号 新 大 手 町 ビ ル デ ン グ 3 3 1 電 話 (211) 3 6 5 1 (代 表) 氏 名 (6669) 淺 村 皓

5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の標

- 6. 補正の内容 別紙のとおり
- 7. 添付書類の目録 同時に審査請求書を提出してあります。

(1) 明細音第8頁下から2行「て除去されるものである。」の後に改行して

『 本発明の方法は、多結晶ダイヤモンド結合塊 上にダイヤモンド膜又は層を製造するのに用いら れる。その多結晶ダイヤモンド塊は、塊全体にわ たって分散し網目状に相互に繋がっている空隙細 孔を有するものである。その多結晶ダイヤモンド 結合塊は、その性質上本質的に非金属である第二 の相を有するものでもまたある。適当な第二の相 の例は、シリコンのような耐火性の炭化物形成元 素単独かまたは金属例えば英国特許第2,158,086又 米国特許第4,534,773号に記載されたタイプの金属 との組合わせを含むものである。このタイプの特 に好ましい多結晶ダイヤモンド塊は前述した英国 特許に述べられているものであり、かつその塊の 80~90容量%の量で存在するダイヤモンド粒子の 塊とその塊の10~20容量%の量で存在する第二の 相を含み、そのダイヤモンド粒子は、密着した塊 骨格を形成するダイヤモンドとダイヤモンド結合 を含みかつその第二の相は、シリコンおよび/ま

たはシリコン炭化物の形のシリコンを含んでい る。」を加入する。